This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

JACK-UP TYPE RIG ERECTING METHOD AND ITS APPARATUS

Patent number:

JP55059218

Publication date:

1980-05-02

Inventor:

NOBUOKA HIROSHI; others: 01

Applicant:

HITACHI ZOSEN CORP

Classification:

- international:

E02B17/00; B63B21/50

- european:

Application number:

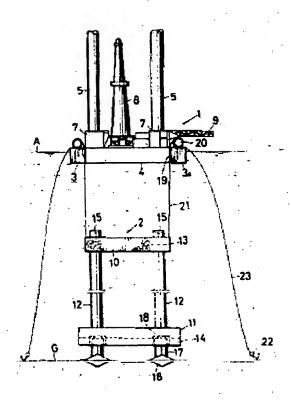
JP19780132821 19781027

Priority number(s):

Abstract of JP55059218

PURPOSE: To make it possible to prospect continental shelf of water depth deeper than ever in such a way that support base body loaded with ballast is first set on sea bottom, then support columns of rig are lowered by jack down to upper part of base body and connected thereto, and finally boring platform of rig is jacked up so as to be spaced apart from sea surface.

CONSTITUTION:Lower tank 11 of support base body 2 and hollow support columns 12 are ballasted with sea water as required, and they are suspended all together from backup buoy 3 with wires 21 and slowly lowered down to sea bottom G at the depth till 200m. Upper tank 10 is filled with pressure-proof plastic balls 13 but permits sea water to enter therein and come out therefrom. Balls 13 are temporarily taken out of tank 10 for preloading and restered so as to have base body 2 seated securely on the sea bottom G. In the next, rig 1 is connected to the periphery 3a of backup buoy 3, thereafter vertical posts 5 of rig 1 are lowered by means of jacks 7 down to sockets 15 of base body 2 so as to have each spud at lower end of each post 5 fitted to each socket 15 repectively. Finally, backup buoy 3 is disconnected from rig 1, and boring platform 4 is filted by means of jacks 7 so as to be spaced apart from sea surface A.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-59218

(1) Int. Cl.³
E 02 B 17/00

B 63 B 21/50

識別記号

庁内整理番号 6654-2D 7270-3D 砂公開 昭和55年(1980)5月2日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 8 頁)

⊗ジャッキ・アップ式リグの据付け方法および
その装置

@特

願 昭53-132821

20出

願 昭53(1978)10月27日

⑫発 明 者 信岡啓

大阪市西区江戸堀1丁目6番14 号日立造船株式会社内 仍発 明 者 森章次

大阪市西区江戸堀1丁目 6 番14 号日立造船株式会社内

⑪出 願 人 日立造船株式会社

大阪市西区江戸堀1丁目6番14

号

個代 理 人 弁理士 岸本守一 外 2 名

到

明細 む

1. 発明の名称

ジャッキ・アップ式 リグの 据付け方法 およびその 装置

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) ボーリング・プラットホーム(4)と、これを 支持するための複数本の支柱(5)と、各支柱(5) を昇降せしめるジャッキ(7)とを備えたジャッ キ・アップ式リグ(1)を梅上のリグ据付け予定 箇所に曳航するとともに、バラストの導入・ 排出によって浮沈自在となされたリグ嵩上げ 用支持基体(2)と、支援ブイ(3)をそのの一切とワイ ヤー等23によって係留し、ついで支持基体(2) の内部にバラストを導入し、この支持基体(2) をワイヤー等21によって支援ブイ(3)から吊下



げながら海中に沈下させ、支持基体(2)を海底(G)に掲付け、つぎに支援ブイ(3)にリグ(1)を連結して、リグ(1)の位置を固定したのち、リグ(1)の複数本の支柱(5)をそれぞれジャッキ(7)により降下させて、各支柱(5)の下端部を支持基体(2)の上端部に接続し、さらにリグ(1)と支援ブイ(3)とを切り離し、リグ(1)のボーリング・プラットホーム(4)を海面(M)上より持ち上げることにより、支持基体(2)を介してリグ(1)を海底(G)に掲付けることを特徴とするジャッキ・アップ式リグの掲付け方法。

2) ジャッキ・アップ式リグ(1)と、これの端上 げ用支持基体(2)と、支援ブイ(3)とよりなり、 上記リグ(1)は、ボーリング・プラットホーム (4)と、これを支持するための複数本のスパッ ド(6)付き支柱(5)と、支柱昇降用ジャッキ(7)と

(2)

3

を備え、上記支持基体(2)は、バラストの導入 • 排出自在な上下浮力タンク(00 01)と、これら 両タンク(0)(1)を互いに連結しかつパラストの 導入・排出自在な複数本の中空支柱間と、各 中空支柱間の上端に設けられたスパッド受け 邸03と、同各中空支柱02の下端に伸縮自在に 段けられかつ先端にスパツド個を有する細部 切と、脚部切を伸縮させるスパツド昇降装置 (18)とを備え、上記支援ブイ(3)は、支持基体(2) とりグ(1)を収容する収容部四を備えていて、 その一辺郎(32)が開閉自在となされるととも に、支持基体昇降装置200を備えており、海上 のリグ据付け予定箇所に係留せられた支援ブ イ(3)の収容部(19)内に保持せられた支持基体(2) の内部に海水パラストが導入せられて、支持 基体(2)が支援ブイ(3)より吊下げられながら海

(3)



水深は下記のとおりである。

	リグの型式	稼動可能水深	最大実例
(I)	着底式	数十冊	175ft
(11)	ジャッキ・アップ式	#5 100 m	377 ft
(111)	半 潜 水 式 (セミーサブマリン)	約2000m	600011
IV)	シップ式	約 2000 m	6000ft
Ľ		#,2000	0000.

ところで、現在世界の石油の生産量のうち、その約20分が水深約200mまでの大陸側の沖合油田より生産されており、その比率は近い将来さらに30~50分まで増大するものとみられている。上記の表から明らかなように、ジャッキ・アップ式リグの稼動可能水深は約100mまで×あり、したがつて水深約100~20mの大陸棚の試掘は、従来半帶水式リグまたはシップ式リグを使用して行なわれていたが、

特開昭55-59218 (2)中に沈下せしめられ、この支持基体(2)が海底(G)に据付けられたのち、支援ブイ(3)の収容部(9)内にリグ(1)が収められ、この支援ブイ(3)の収容部(9)内によいでリグ(1)の複数本の支柱(5)が降下せしめられて、それらの下端のスパッド(6)が上記支持基体(2)の各中空支柱(2)上端のスパッド受け部(3)に受け取められ、これによってリグ(1)が支持基体(2)を介して海底(G)に提付けられるようになされたことを特徴とするジャッキ・アップ式リグの提付け装置。

3. 発明の詳細な説明

との発明は、ジャッキ・アップ式リグの据付 け方法およびその装置に関する。

現在、ボーリング・ブラットホームを備えた オフショ アー・リグ (沖合設備) としては、下 記衷の 4 種のものがあり、それぞれの稼動可能

(4)



てれらのリグはいずれも浮揚タイプのものであるためにジャッキ・アップ式リグに比べると稼動率が低く、しかも初期投資が高くつくという。 問題があつた。

ての発明は、上記の問題を解決し、従来の稼動可能水深約100mまでのジャッキ・アップ 式リグを用いて、より深い水深100~200mの大陸棚での試掘を可能にするジャッキ・ア ップ式リグの据付け方法とその装置を提供する ことを目的とするものである。

この発明を、以下図面に示す実施例について 説明する。

第 1 図~第 3 図に示すように、まず稼動可能 水深約 1 0 0 m までの従来と同様のジャッキ・ アップ式リグ(1)と、これをたとえばさらに約 1 0 0 m まで嵩上げしうる支持基体(2)と、支援ブ

(6)

和

特開昭55-59218 (3)

縮自在に取り付けられている。 支援ブイ(3)は、 ィ(3)とを、海上のリグ据付け予定箇所まで曳航 支持基体(2)に嵌被せ状に保持せられ、これは平 する。ジャッキ・アップ式リグ(1)は、浮体構造 面よりみて三角形状につくられていて、その内 のポーリング・プラットホーム(4)と、これを支 倒に収容部(19)を有している。この支援ブイ(3)の 持しかつ下端にスパッド(6)を備えた3本の支柱。 ー辺部 (32)は開閉自在となされ、これの両端が (5)と、各支柱(5)を昇降せしめるジャッキ(7)と、 図示しない連結手段によって他の二辺部の各先 アリック(8)およびヘリポート(9)などを備えてな 端に取外し可能に連結されている。また支援ブ るもので、曳航状態では各支柱(5)がブラットホ イ(3)は、支持基体(2)を昇降させるためのウイン ・一ム(4)より上方に持ち上げられている。またり チ四を備えている。 グ嵩上げ用支持基体(2)は、耐圧プラスチツク。 つぎに、第4図と第5図に示すように、梅上 ポール(13)が充填された上部タンク(10)および固定 パラストOOが内蔵された下部タンク(マツト)

つぎに、第4図と第5図に示すように、梅上のリグ掲付け予定箇所において、最初に支援ブイ(3)をアンカーのとワイヤー(またはチェン)のとによって保留し、支援ブイ(3)の位置を固定する(第4図)。ついで支持基体(2)の下部タンク(1)と中空支柱(1)とに海水パラストを注入して、支持基体(2)で次第に沈下せしめる。支持基体(2)

(7)

(11)、並びにこれらを連結する3本の中空支柱(12)

とによつて主として構成せられている。そして

各中空支柱図の上端部にはスパッド受け部間が

設けられるとともに、同下端にはスパッド個を

有する脚部切がスパッド昇降装置のによつて伸

が海面のより全部役すると、ウインチのを作動せしめてそのワイヤー(またはチェン)のを繰り出し、支持基体(2)を支援ブイ(3)から吊下げた状態で次第に沈下せしめ、これを水理約200mまでの海底(5)に接地させる(第5図)。なお、上部タンク(10)には耐圧ブラスチック・ボール(3)が充填せられているが、海水の出入りは自由に行なわれるようになつており、したがつて支持基体(2)が全没状態となったときは、上部タンク(10)にはブラスチック・ボール(3)と海水とが充填されている。

ここで、支持基体(2)は海底(Gにおいて、W=B+a の式が成立するように予め設計されており、その重量が固定パラスト(1)等によって調整されている。上記式においてWは支持基体の重量、Bは全坪力をそれぞれ表わし、a は ウィ

ンチ(Mの機会上げ能力より小さい値を示している。したがつて支持基体(2)により梅康(G)にかいる圧力は、αのみである。

支持基体(2)が海底(G)に接地すると、つぎのようにしてその据付け作業を行なう。まず海底(G)が傾斜している場合には、支持基体(2)下端の所要のスパッド昇降装置(B)を作動させて、スパッド(B)を有する3本の脚部(D)のうちのいずれかを伸縮させ、支持基体(2)を水平に保持する。つぎに、上郎タンク(D)に充填しておいた耐圧プラステック・ボール(B)を、支援ブイ(3)上の図示しないポンプによつてホースを経由して抜き取る。すると、上部タンク(D)内には自然に梅水が流入し、これによつて海底(G)に対しアレ・ロード作業(リグ設置前の加重作業)が行なわれ



3

特開昭55-59218(4)

野入し、図示しないワイヤー等で、リグ(1)を支援がイ(3)に固定する(第7図)。そしてリグ(1)での各支柱(5)をジャッキ(7)により次第に降下させて、それぞれの下端のスパッド(6)を支持基体(2)の対応するスパッド受け即四に嵌め合わせる。つぎに支援ブイ(3)とリグ(1)との連結を解いて、リグ(1)から支援ブイ(3)を切り離し、さらにジャッキ(7)を作励させることにより、リグ(1)のボーリング・ブラットホーム(4)を海面(3)より持ち上げる。このようにしてジャッキ・アップ式リグ(1)を水深約200mまでの海底(3)に嵩上げ用支持基体(2)を介して据付けるものである(第8図)。

なお、リグ(1)のスパッド(6)と支持基体(2)のスパッド受け即(15)とは相互に嵌め合わせるだけで、とくに他の迫結手段を要しない。というのは、リグ(1)の全荷質がスパッド(6)とスパッド受け即

02

たことになる。ここで、Vは抜き取つた全部の

プラスチツク・ボール(13)の浮力である。このα

+ vの圧力は、支持基体(2)上にリグ(1)をのせた 状態において安定であるように、リグ(1)の自重

と、必要マージン(とれは過君ジャッキ・アッ

プ式リグを単独で使用するさいのプレ・ロード 量に相当する)とを加えたものとする。このよ

うにしてプレ・ロード作業が行なわれたのち、

耐圧プラスチック・ボールO3を再び上部タンク

個内に導入して、弦重する。これにより支持基

そしてつぎに、第6図~第8図に示すように、

まず支援ブイ(3)の一辺部 (3a)を開き (第6図)、

その収容郎四内にジャッキ・アップ式リグ(1)を

an

体(2)によつて海底(G)にかゝる圧力はαに戻り、 支持基体(2)は水深約200mまでの海底(G)に安

定に据付けられる。

(19)との接合邸にからつて、この接合邸が上から強く押え付けられるとともに、リグ(1)が海面(A)より持ち上げられることによつて、波浪による影響が非常に小さいものとなされているからである。

なお、ジャッキ・アップ式リグ(1) および支持 基体(2)を回収する場合には、上記の手順を逆に 実施すればよい。回収されたリグ(1) と 支持 基体 (2) とは、支援ブイ(3) と 組み合わせて何個でも 使用可能である。またリグ(1) の形状と大きさとが同じであれば、1つの支援ブイ(3)を使用して数 数組のリグ(1)とその支持基体(2)の据付け作数、あるいはそれらの回収作業を行なうことができる。この場合には、支持基体(2)に接続されている 4 降用 ワイヤー (2)、およびプラスチック・ボール(3)と 海水の供給・排出用ホース等は、海ト



のリグ据付け箇所に設けられた目印となるマーカー・ブイ(図示略)につないでおけばよい。またリグ支持基体(2)は、すべての状態においてその内圧と外圧とのつり合いがとれており、したがつてこれを耐圧構造のものにつくる必要はない。

との発明にからるジャッキ・アップ式リグの提付け方法は、上述のように、ポーリング・プラットホーム(4)と、これを支持するための複数本の支柱(5)と、各支柱(5)を昇降せしめるジャッキ(7)とを傾えた複動可能水深約100mまでのジャッキ・アップ式リグ(1)を海上のリグ語(けけ予定箇所に曳航するとともに、バラストの導入・排出によって浮沈自在となされかつリグ(1)をさらに約100mまで満上げしうる支持基体(2)と、支援ブイ(3)とを同箇所に曳航し、そこで支

特開昭55-59218 (5)

授ブイ(3)をエンカーのとワイヤー等のによって 保留し、ついで支持基体(2)をワイヤー等のによって で支援ブイ(3)から吊下げながら海中に沈下させ、 支持基体(2)を水深約200mまでの海底(G)に据 付け、つがで支援ブイ(3)にリグ(1)を連結して、 リグ(1)の位置を固定したのち、リグ(1)の複数本の支柱(5)をそれぞれジャッキ(7)により降下させせて、 で、各支柱(5)の下端部を支持基体(2)の上端部に 接続し、さらにリグ(1)と支援ブイ(3)とを切り離し、リグ(1)のボーリング・ブラットホーム(4)を に、リグ(1)のボーリング・ブラットホーム(4)を に、リグ(1)のボーリング・ブラットホーム(4)を に、リグ(1)のボーリング・ブラットホーム(4)を に、リグ(1)のボーリング・ブラットホーム(4)を に、リグ(1)を水深約200mまでの調整 (G)に据付けるものであるから、従来の稼動可能 水深約100mまでのジャッキ・アップ式リグ 掘が可能となり、したがつて従来のように稼動 率の低い半離航式リグおよびシップ式リグを使用する必要がなく、リグの稼動率を大幅に増大せしめることができるという顕著な効果を奏する。

またこの発明にかゝるジャッキ・アップ式リグの銀付け装置は、上述のように、移動可能水深約100mまでのジャッキ・アップ式リグ(1)と、これをさらに約100mまで満上げする支持基体(2)と、支援ブイ(3)とよりなり、上記リグ(1)は、ポーリング・プラットホーム(4)と、これを支持するための複数本のスパッド(6)付き支柱(5)と、支柱界降用ジャッキ(7)とを構え、上記支持基体(2)は、パラストの導入・排出自在な上下浮力タンク(0)(1)と、これら両タンク(0)(1)を互いに連結しかつパラストの導入・排出自在な複数

Œ

03

(1)を用いて、水深約200mまでの大陸棚の試



本の中空支柱(12と、各中空支柱112の上端に設け られたスパッド受け部間と、同各中空支柱四の 下端に伸縮自在に設けられかつ先端にスパッド 00を有する脚部切と、脚部切を伸縮させるスパ ッド昇降装置(10)とを備え、上記支援ブイ(3)は、 支持基体(2)とリグ(1)を収容する収容部(19を備え ていて、その一辺部(32)が開閉自在となされる とともに、支持基体昇降装置囚を備えており、 梅上のリグ据付け予定箇所に係留せられた支援 ブイ(3)の収容郎四内に保持せられた支持基体(2) の内部に海水バラストが導入せられて、支持基 体(2)が支援ブイ(3)より吊下げられながら海中に 沈下せしめられ、この支持基体(2)が水梁的20 0mまでの海底似に据付けられたのち、支援ブ イ(3)の収容部(19内にリグ(1)が収められ、この支 程ブイ(3)の収容部(19内においてリグ(1)の複数本



の支柱(5)が降下せしめられて、それらの下端の スパッド(6)が上記支持基体(2)の各中空支柱(12)上 端のスパッド受け部間に受け取められ、これに よってリグ(1)が支持基体(2)を介して水深約20 O m までの海底(G) に据付けられるようになされ たものであるから、支援ブイ(3)によつて支持基 体(2)をきわめて簡単にかつ確実に海底ほの所定 箇所に据付けることができるとともに、支援ブ イ(3)によってリグ(1)の位置決めをきわめて簡単 に行なうことができて、リブ(1)の支柱(5)を支持 甚体(2)に確実に接続することができ、したがつ・ て水深約200mまでの大陸棚におけるリグ(1) の据付け作業を非常に簡単にかつ確実に行なう ことができる。しかも支持基体(2)と支援ブイ(3) とは、それぞれ構造が非常に簡単であり、安価 に製作しうるものであるから、初期投資が少な

くてすむ。またリグ(1)と、これの嵩上げ用支持 基体(2)と、支援ブイ(3)とは、これらを組合わせて 何回でも使用することができるし、リグ(1)の形 状と大きさが同じであれば、複数個のリグ(1)お よびこれらとペアの支持基体(2)を据付ける場合 に、1個の支援ブイ(3)を使用するだけですみ、 したがつて非常に経済的であるという効果を奏

4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の実施例を示すものであつて、この発明の方法を工程順に示している。第1図はリグの曳航状態を示す側面図、第2図は支持基体と支援ブイの曳航状態を示す側面図、第3図は同平面図、第4図は支持基体の沈下状態を示す一部破載側面図、第5図は支持基体の提付け状態を示す側面図、第6図は支援ブイを開い

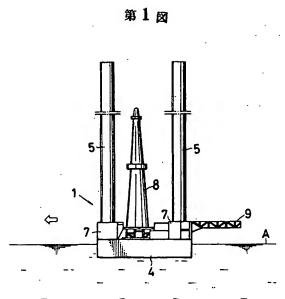
特別昭55-59218 (6) た状態の拡大斜視図、第7図は支援ブイ内にリ グを収めた状態の部分省略側面図、第8図はリ グの据付け状態を示す部分省略側面図である。

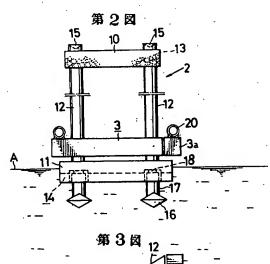
(1)・・・ジャッキ・アップ式リグ、(2)・・・
リグ嵩上げ用支持基体、(3)・・・支援ブイ、
(32)・・・その一辺郎、(4)・・・ボーリング・
プラットホーム、(5)・・・支柱、(6)・・・スパッド、(7)・・・ジャッキ、(8)・・・デリック、
CO (0)・・・上下浮力タンク、(2)・・・中空支柱
CD・・・スパッド受け部、(8)・・・スパッド、
(7)・・・脚部、(18・・・スパッド昇降装置、(5)・・・収容部、(0)・・・ウインチ(支持基体昇降装置)、(19 ・・・収容部、(0)・・・ウインチ(支持基体昇降装置)、(19 ・・・収容部、(0)・・・ウインチ(支持基体昇降装置)、(19 ・・・収容部、(0)・・・ウインチ(支持基体昇

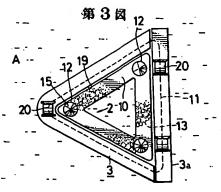
以上

119

(20







第5 図

